

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-296402

(43)Date of publication of application : 26.10.2001

(51)Int.Cl.

G02B 1/04
C08G 75/08
C08L 33/14
C08L 63/00
C08L 81/00
// C07F 7/08
C07F 7/22
C07F 7/28
C07F 7/30

(21)Application number : 2000-112531

(71)Applicant : HOYA CORP

(22)Date of filing : 13.04.2000

(72)Inventor : OKUBO TAKESHI
KYO TAKESHI

(54) OPTICAL GOODS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide optical material products having a high refractive index and a high Abbe number and excellent in heat weather resistances, transparency, etc.

SOLUTION: The optical material products comprise a polymer obtained using an organometallic compound of formula (1) (where M is Si, Ge, Sn or Ti; (x) is an integer of 1-4; and (y) is 1 or 2) having at least episulfide groups as polymerizable functional groups as an essential monomer component. The organometallic compound is, e.g. tetrakis(2:3-epithiopropylthio)germane.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 21.04.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3400406

[Date of registration] 21.02.2003

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-296402

(P2001-296402A)

(43) 公開日 平成13年10月26日 (2001. 10. 26)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームコード* (参考)
G 0 2 B 1/04		G 0 2 B 1/04	4 H 0 4 9
C 0 8 G 75/08		C 0 8 G 75/08	4 J 0 0 2
C 0 8 L 33/14		C 0 8 L 33/14	4 J 0 3 0
63/00		63/00	A
81/00		81/00	
審査請求 有 請求項の数 6 O L (全 10 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願2000-112531 (P2000-112531)

(22) 出願日 平成12年4月13日 (2000. 4. 13)

(71) 出願人 000113263

ホーヤ株式会社

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

(72) 発明者 大久保 毅

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

(72) 発明者 姜 健

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

(74) 代理人 100078732

弁理士 大谷 保

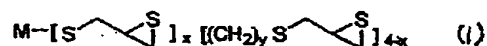
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学製品

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 屈折率とアッペ数が共に高く、かつ耐熱性、耐候性、透明性に優れる光学材製品を提供する。

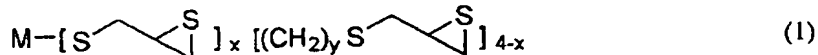
【解決手段】 モノマー必須成分として、少なくともエピスルフィド基を重合官能基とした一般式(1)で表わされる。有機金属化合物を用いて得られた重合体からなる光学製品



(式中Mはケイ素、ゲルマニウム、スズまたはチタンを示し、xは1~4の整数を示し、yは1または2を示す) 式(1)の具体例としては、テトラキス(2:3-エピチオプロピルチオ)ゲルマンが挙げられる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 モノマー必須成分として、少なくともエピスルフィド基を重合官能基とした有機金属化合物を用いて得られた重合体からなる光学製品。



(式中Mはケイ素、ゲルマニウム、スズまたはチタンを示し、xは1～4の整数を示し、yは1または2を示す。)で表されるエピスルフィド化合物を用いて得られた重合体からなるものである請求項1記載の光学製品。

【請求項3】 エピスルフィド化合物が、テトラキス(2:3-エピチオプロピルチオ)ゲルマン、テトラキス(2:3-エピチオプロピルチオ)スズ、トリス(4:5-エピチオ-2-チアペンチル)-2:3-エピチオプロピルチオチタンまたはトリス(2:3-エピチオプロピルチオ)-5:6-エピチオ-3-チアヘキシルシランである請求項2記載の光学製品。

【請求項4】 光学製品が、請求項2または3記載のエピスルフィド化合物(C1)と、それ以外のエピスルフィド化合物、エポキシ化合物および単独重合性のビニルモノマーから選ばれる一種または二種以上の化合物(C2)とを重合させて得られた重合体からなるものである請求項2または3記載の光学製品。

【請求項5】 (C2)成分が、2:3-エピチオプロピルスルフィド、2,2-ビス(4-(2-グリシジルオキシ)エトキシフェニル)プロパン、シクロヘキセンオキサイドまたはビス(2-アクリロキシエチル)-1,4-キシリルカルバメートである請求項4記載の光学製品。

【請求項6】 光学製品がプラスチックレンズである請求項1～5のいずれかに記載の光学製品。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はエピスルフィド化合物を用いてなる光学製品に関する。本発明の光学製品は、高屈折率、低分散を示し、光学特性が優れており、プラスチックレンズ、プリズム、光ファイバー、情報記録用基板、赤外吸収用フィルター、着色フィルターなどに好ましく用いられる。

【0002】

【従来の技術】プラスチックはガラスに比較して軽量で割れにくく染色が容易であるため、近年、レンズ等の各種光学用途に多用されている。そして、光学用プラスチック材料としては、ポリ(ジエチレングリコールビスアリルカーボネート)(CR-39)やポリ(メチルメタクリレート)が、一般的に用いられている。しかしながら、これらのプラスチック材料は1.50以下の屈折率を有するため、これらのプラスチック材料で例えばレンズを構成した場合、レンズの度数が強くなるほどレンズが厚くなり、軽量を長所とするプラスチックレンズの優位性が損なわれてしまう。特に強度の凹レンズは、レンズ

【請求項2】 光学製品が、エピスルフィド基を重合官能基とした有機金属化合物として、一般式(1)

【化1】

周辺が肉厚となり、複屈折や色収差が生じることから好ましくない。さらに眼鏡用途において肉厚のレンズは、審美性を悪くする傾向にある。肉厚のレンズを得るためには、レンズを構成する材料の屈折率を高めることが効果的である。一般的にガラスやプラスチックは、屈折率の増加に伴いアッペ数が減少し、その結果、それらの色収差は増加する。従って、高い屈折率とアッペ数を兼ね備えたプラスチック材料が望まれている。このような性能を有するプラスチック材料としては、例えば(1)分子内に臭素を有するポリオールとポリイソシアネートとの重付加により得られるポリウレタン(特開昭58-164615号公報)、(2)ポリチオールとポリイソシアネートとの重付加により得られるポリチオウレタン(特公平4-58489号公報、特公平5-148340号公報)が提案されている。そして、特に(2)のポリチオウレタンの原料となるポリチオールとして、イオウ原子の含有率を高めた分岐鎖(ポリチオール特開平2-270859号公報、特開平5-148340号公報)や、イオウ原子を高めるためジチアン構造を導入したポリチオール(特公平6-5323号公報、特開平7-118390号公報)が提案されている。さらに、(3)エピサルファイドを重合官能基としたアルキルサルファイドの重合体が提案されている(特開平9-72580号公報、特開平9-110979号公報)。

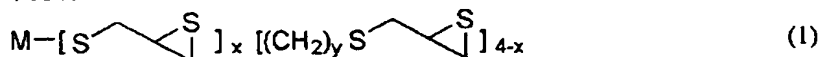
【0003】しかしながら上記(1)のポリウレタンは、屈折率がわずかに改良されているものの、アッペ数が低く、かつ耐光性に劣る上、比重が高く、軽量性が損なわれるなどの欠点を有している。また(2)のポリチオウレタンのうち、原料のポリチオールして高イオウ含有率のポリチオールを用いて得られたポリチオウレタンは、屈折率が例えば1.60～1.68程度に高められているが、同等の屈折率を有する光学用無機ガラスに比べてアッペ数が低く、さらにアッペ数を高めなければならないという課題を有している。一方、(3)のアルキルサルファイド重合体は、一例としてアッペ数が36において、屈折率が1.70に高められており、この重合体を用いて得られたレンズは、著しく肉薄化され、かつ軽量化されているが、屈折率とアッペ数を同時に、さらに高めたプラスチック材料が望まれている。

【0004】

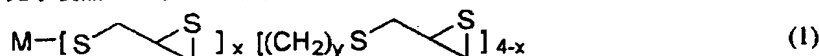
【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような事情のもとで、屈折率とアッペ数が共に高く、かつ耐熱性、耐候性、透明性に優れる光学材料製品を提供することを目的とするものである。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、モノマー必須成分として、少なくとも重合性有機金属化合物を用いて得られた金属含有重合体が、透明性、高屈折率、高アッペ数（低分散）、耐熱性、耐候性などの特性を有し、光学製品として好適に用いられることを見出し、本発明を完成させた。すなわち、本発明は、（１）モノマー必須成



【0007】（式中、Mはケイ素、ゲルマニウム、スズまたはチタンを示し、xは1～4の整数を示し、yは1または2を示す。）で表されるエピスルフィド化合物を用いて得られた重合体からなる上記（１）に記載の光学製品、（３）上記一般式（１）で表されるエピスルフィド化合物（C1）と、それ以外のエピスルフィド化合物、エポキシ化合物および単独重合性のビニルモノマーから選ばれる一種または二種以上の化合物（C2）とを重合させて得られた重合体からなる上記（２）に記載の光学製品、ならびに（４）光学製品がプラスチックレンズで



【0010】（式中、Mはケイ素、ゲルマニウム、スズまたはチタンを示し、xは1～4の整数を示し、yは1または2を示す。）で表されるエピスルフィド化合物を用いて得られた重合体からなるもの、上記一般式（１）で表されるエピスルフィド化合物（C1）と、それ以外のエピスルフィド化合物、エポキシ化合物および単独重合性のビニルモノマーから選ばれる一種または二種以上の化合物（C2）とを重合させて得られた重合体からなるものが挙げられる。ある物質の屈折率は、構成元素の屈折率（原子屈折）の増加および分子容の減少と共に増加する。この原子屈折は原子番号と共に増加する。従って、骨格が炭素で構成されたエピスルフィド化合物に比べると、ケイ素、ゲルマニウム、スズ、チタンなどの金属原子を導入した本発明のエピスルフィド化合物の屈折率は著しく高まり、この化合物を原料として得られた重合体の屈折率も増加することとなる。上記一般式（１）で表されるエピスルフィド化合物は4官能性であり、その官能基間ではできるだけ少ない元素で構成されているため、架橋密度の増加により分子容の減少が引き起こされ、その結果、本発明の金属含有エピスルフィド化合物を用いて得られた重合体の屈折率は、増加する。従って、高架橋密度を維持しアッペ数を低下させることなく屈折率を高めるために、一般式（１）においてyで示されるメチレン鎖数は1または2でなければならない。これら置換基を一種（一般式（１）においてx=4）、もしくは二種（一般式（１）においてx=1～3）結合させることで、一般式（１）のエピスルフィド化合物を用いて得られる重合体の光学特性、熱的特性および機械特性を調整することができる。従来より、原子番号の高い元素を含

分として、少なくともエピスルフィド基を重合官能基とした有機金属化合物を用いて得られた重合体からなる光学製品、（２）エピスルフィド基を重合官能基とした有機金属化合物として、一般式（１）

【0006】

【化2】

ある上記（１）～（３）のいずれかに記載の光学製品、を提供するものである。

【0008】

【発明の実施の形態】本発明の光学製品は、モノマー必須成分として、少なくともエピスルフィド基を重合官能基とした有機金属化合物を用いて得られた重合体からなるものであり、例えば、エピスルフィド基を重合官能基とした有機金属化合物として、一般式（１）

【0009】

【化3】

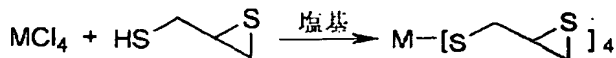
有させることで重合体の屈折率を高めることは知られており、有機金属化合物はそのための候補となる原料であったが、重合させることで屈折率、アッペ数が共に高い光学樹脂を与えるものは知られていなかった。特に、ケイ素原子を含有する重合体は、シリコン樹脂で代表されるように、一般に屈折率が低いことで知られているが、一般式（１）で表されるエピスルフィド化合物を用いて得られたケイ素含有ポリマーの屈折率は、その特異な構造より、比較的高い。

【0011】上記一般式（１）で表されるエピスルフィド化合物として具体的には、テトラキス（2:3-エピチオプロピルチオ）シラン、テトラキス（2:3-エピチオプロピルチオ）ゲルマン、テトラキス（2:3-エピチオプロピルチオ）スズ、テトラキス（2:3-エピチオプロピルチオ）チタン、トリス（2:3-エピチオプロピルチオ）-2-チア-4:5-エピチオペンチルシラン、トリス（2:3-エピチオプロピルチオ）-2-チア-4:5-エピチオペンチルゲルマン、トリス（2:3-エピチオプロピルチオ）-2-チア-4:5-エピチオペンチルスズ、トリス（2:3-エピチオプロピルチオ）-2-チア-4:5-エピチオペンチルチタン、トリス（2:3-エピチオプロピルチオ）-3-チア-5:6-エピチオヘキシルシラン、トリス（2:3-エピチオプロピルチオ）-3-チア-5:6-エピチオヘキシルゲルマン、トリス（2:3-エピチオプロピルチオ）-3-チア-5:6-エピチオヘキシルスズ、トリス（2:3-エピチオプロピルチオ）-3-チア-5:6-エピチオヘキシルチタン、トリス（2-チア-4:5-エピチオペンチル）-2:3-エピチオプロピルチオゲルマンなどが挙げられる。この一般

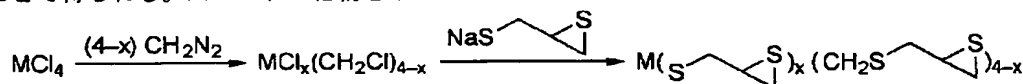
式(1)で表されるエピスルフィド化合物は、その構造によって、以下に示す方法により、効率よく製造することができる。

(1) 一般式(1)において、 $x=4$ の化合物は、反応式【0012】

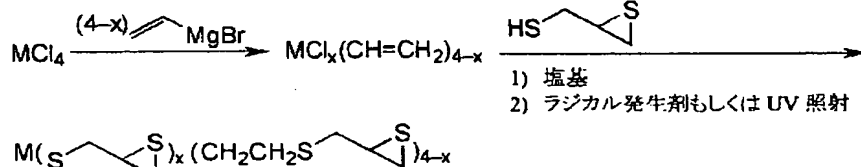
【化4】



【0013】に従い、2:3-エピチオメルカプトプロパンと一般式(1)におけるMに相当する金属の四ハロゲン化物を塩基の存在下、テトラヒドロフラン、ジメチルスフォキサイド、ジメチルフォルムアミドなどの溶媒中で反応させることで得られる。四ハロゲン化物としては四



【0015】に従い得られる。すなわち、一般式(1)におけるMに相当する金属の四塩化物をジアゾメタンとジクロロメタンやエチルエーテルなどの溶媒中、 $10 \sim 30^\circ\text{C}$ にて反応させ相当する金属のクロロメチル化体を生成させる。エチルエーテルを溜去し単離されたこの生成物を、あらかじめ塩基と2:3-エピチオメルカプトプロパンで生成させたチオレートとジクロロメタン、メタノール、エタノール、エチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメチルスフォキサイド、ジメチルフォルムアミド



【0017】に従い得られる。すなわち、一般式(1)におけるMに相当する金属の四ハロゲン化物、好ましくは四塩化物をビニルマグネシウムブロマイドと $0 \sim 30^\circ\text{C}$ で反応させ得られたビニル置換体を2:3-エピチオメルカプトプロパンと、まず、塩基存在下、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、エチルエーテル、ジメチルスフォキサイド、ジメチルフォルムアミドやそれらの混合溶媒中、 $10^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$ で反応させ、次いで、ラジカル発生剤の存在下、 $40 \sim 80^\circ\text{C}$ で反応させる。この塩基としてピリジン、トリエチルアミン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン等が、またラジカル発生剤として過酸化ベンゾイル、アソビスジメチルプチロニトリル、アソビスジメチルバレロニトリルなどが好ましく用いられる。この塩基の添加量は金属に直接結合した塩素原子と当量であり、また、ラジカル発生剤のそれはビニル基に対して0.01~0.0001当量である。このビニル置換体と2:3-エピチオメルカプトプロパンの反応において、ラジカル発生剤の存在下で加熱する代わりに、高圧水銀灯で350nmにおける強度が0.0~100mW/cm²の紫外線をテトラヒドロフランやノル

塩化物が好ましい。反応温度は $20^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$ であり、塩基としてピリジン、トリエチルアミン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン等が好ましく用いられる。なお、原料の一つとして用いられる2:3-エピチオメルカプトプロパンは、公知の方法、例えば「ジャーナル・オブ・ケミカル・ソサエティ(J. Chem. Soc.)」第2665ページ(1960年)に記載の方法に従って調製することができる。

(2) 一般式(1)において、 $x=1 \sim 3$ 、 $y=1$ の化合物は、反応式【0014】

【化5】

やそれらの混合溶媒中で反応させる。この塩基としては、ナトリウムメトキサイド、ナトリウムエトキサイド、水素化ナトリウム、ノルマルブチルリチウムなどが用いられ、その添加量は金属に直接結合した塩素原子と当量である。

(3) 一般式(1)において $x=1 \sim 3$ 、 $y=2$ の化合物は、反応式【0016】

【化6】

マルヘキサン中、もしくは無溶媒にて照射することでも同じ化合物が得られる。

【0018】次に、一般式(1)で表されるエピスルフィド化合物を用いて得られる、本発明の光学製品について説明する。一般式(1)で表されるエピスルフィド化合物は必須成分であり、一種用いてもよいし、二種以上を組み合わせて用いてもよい。さらに、このエピスルフィド化合物と、得られる重合体の物性などを適宜改良するための任意成分として、他のエピスルフィド化合物、エポキシ化合物および単独重合可能なビニルモノマーから選ばれる化合物とを重合させてもよい。上記の適宜用いられる他のエピスルフィド化合物の例としては、ビス(β-エピチオプロピルチオ)メタン、1,2-ビス(β-エピチオプロピルチオ)エタン、1,3-ビス(β-エピチオプロピルチオ)プロパン、1,2-ビス(β-エピチオプロピルチオ)プロパン、1-(β-エピチオプロピルチオ)-2-(β-エピチオプロピルチオメチル)プロパン、1,4-ビス(β-エピチオプロピルチオ)ブタン、1,3-ビス(β-エピチオプロピルチオ)ブタン、1-(β-エピチオプロピルチオ)-3-

(β -エピチオプロピルチオメチル)ブタン、1, 5-ビス(β -エピチオプロピルチオ)ペンタン、1-(β -エピチオプロピルチオ)-4-(β -エピチオプロピルチオメチル)ペンタン、1, 6-ビス(β -エピチオプロピルチオ)ヘキサン、1-(β -エピチオプロピルチオ)-5-(β -エピチオプロピルチオメチル)ヘキサン、1-(β -エピチオプロピルチオ)-2-[(2- β -エピチオプロピルチオエチル)チオ]エタン、1-(β -エピチオプロピルチオ)-2-[[2-(2- β -エピチオプロピルチオエチル)チオエチル]チオ]エタン等の鎖状有機化合物等を、また、テトラキス(β -エピチオプロピルチオメチル)メタン、1, 1, 1-トリス(β -エピチオプロピルチオメチル)プロパン、1, 5-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-2-(β -エピチオプロピルチオメチル)-3-チアペンタン、1, 5-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-2, 4-ビス(β -エピチオプロピルチオメチル)-3-チアペンタン、1-(β -エピチオプロピルチオ)-2, 2-ビス(β -エピチオプロピルチオメチル)-4-チアヘキサン、1, 5, 6-トリス(β -エピチオプロピルチオ)-4-(β -エピチオプロピルチオメチル)-3-チアヘキサン、1, 8-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-4-(β -エピチオプロピルチオメチル)-3, 6-ジチアオクタン、1, 8-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-4, 5-ビス(β -エピチオプロピルチオメチル)-3, 6-ジチアオクタン、1, 8-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-4, 4-ビス(β -エピチオプロピルチオメチル)-3, 6-ジチアオクタン、1, 8-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-2, 4, 5-トリス(β -エピチオプロピルチオメチル)-3, 6-ジチアオクタン、1, 8-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-2, 5-ビス(β -エピチオプロピルチオメチル)-3, 6-ジチアオクタン、1, 9-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-5-(β -エピチオプロピルチオメチル)-5-[(2- β -エピチオプロピルチオエチル)チオメチル]-3, 7-ジチアノナン、1, 10-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-5, 6-ビス[(2- β -エピチオプロピルチオエチル)チオ]-3, 6, 9-トリチアデカン、1, 11-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-4, 8-ビス(β -エピチオプロピルチオメチル)-3, 6, 9-トリチアウンデカン、1, 11-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-5, 7-ビス(β -エピチオプロピルチオメチル)-3, 6, 9-トリチアウンデカン、1, 11-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-5, 7-[(2- β -エピチオプロピルチオエチル)チオメチル]-3, 6, 9-トリチアウンデカン、1, 11-ビス(β -エピチオプロピルチオ)-4, 7-ビス(β -エピチオプロピルチオメチル)-3, 6, 9-トリチアウンデカン等の分岐状有機化合物およびこれらの化合物のエピスルフィド基

の水素の少なくとも1個がメチル基で置換された化合物等が、さらには1, 3および1, 4-ビス(β -エピチオプロピルチオ)シクロヘキサン、1, 3および1, 4-ビス(β -エピチオプロピルチオメチル)シクロヘキサン、ビス[4-(β -エピチオプロピルチオ)シクロヘキシル]メタン、2, 2-ビス[4-(β -エピチオプロピルチオ)シクロヘキシル]プロパン、ビス[4-(β -エピチオプロピルチオ)シクロヘキシル]スルフィド、2, 5-ビス(β -エピチオプロピルチオメチル)-1, 4-ジチアン、2, 5-ビス(β -エピチオプロピルチオエチルチオメチル)-1, 4-ジチアン等の環状脂肪族有機化合物およびこれらの化合物のエピスルフィド基の水素の少なくとも1個がメチル基で置換された化合物、および1, 3および1, 4-ビス(β -エピチオプロピルチオ)ベンゼン、1, 3および1, 4-ビス(β -エピチオプロピルチオメチル)ベンゼン、ビス[4-(β -エピチオプロピルチオ)フェニル]メタン、2, 2-ビス[4-(β -エピチオプロピルチオ)フェニル]プロパン、ビス[4-(β -エピチオプロピルチオ)フェニル]スルフィド、ビス[4-(β -エピチオプロピルチオ)フェニル]スルフォン、4, 4'-ビス(β -エピチオプロピルチオ)ビフェニル等の芳香族有機化合物およびこれらの化合物のエピスルフィド基の水素の少なくとも1個がメチル基で置換された化合物等が挙げられ、これらは単独もしくは二種以上を組み合わせ用いてもよい。これらの使用量は、一般式(1)で表されるエピスルフィド化合物の総量に対して0.01~50モル%が好ましい。

【0019】上記の適宜用いられるエポキシ化合物の例としては、ヒドロキノ、カテコール、レゾルシン、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールスルフォン、ビスフェノールエーテル、ビスフェノールスルフィド、ビスフェノールスルフィド、ハロゲン化ビスフェノールA、ノボラック樹脂等の多価フェノール化合物とエピハロヒドリンの縮合により製造されるフェノール系エポキシ化合物；エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、1, 3-プロパンジオール、1, 4-ブタンジオール、1, 6-ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、グリセリン、トリメチロールプロパントリメタクリレート、ペンタエリスリトール、1, 3-および1, 4-シクロヘキサンジオール、1, 3-および1, 4-シクロヘキサンジメタノール、水添ビスフェノールA、ビスフェノールA・エチレンオキサイド付加物、ビスフェノールA・プロピレンオキサイド付加物等の多価アルコール化合物とエピハロヒドリンの縮合により製造されるアルコール系エポキシ化合物；アジピン酸、セバチン酸、ドデカンジカルボン酸、ダイマー酸、フタル酸、イソ、テレフタル酸、テトラヒ

ドロフタル酸、メチルテトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、ヘキサヒドロイソフタル酸、ヘキサヒドロテレフタル酸、ヘット酸、ナジック酸、マレイン酸、コハク酸、フマル酸、トリメリット酸、ベンゼンテトラカルボン酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸、ナフタリンジカルボン酸、ジフェニルジカルボン酸等の多価カルボン酸化合物とエピハロヒドリンの縮合により製造されるグリシジルエステル系エポキシ化合物；エチレンジアミン、1, 2-ジアミノプロパン、1, 3-ジアミノプロパン、1, 2-ジアミノブタン、1, 3-ジアミノブタン、1, 4-ジアミノブタン、1, 5-ジアミノペンタン、1, 6-ジアミノヘキサン、1, 7-ジアミノヘプタン、1, 8-ジアミノオクタン、ビス-(3-アミノプロピル)エーテル、1, 2-ビス-(3-アミノプロポキシ)エタン、1, 3-ビス-(3-アミノプロポキシ)-2, 2'-ジメチルプロパン、1, 2-, 1, 3-または1, 4-ビスアミノシクロヘキサン、1, 3-または1, 4-ビスアミノメチルシクロヘキサン、1, 3-または1, 4-ビスアミノエチルシクロヘキサン、1, 3-または1, 4-ビスアミノプロピルシクロヘキサン、水添4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、イソホロンジアミン、1, 4-ビスアミノプロピルピペラジン、m-またはp-フェニレンジアミン、2, 4-または2, 6-トリレンジアミン、m-またはp-キシリレンジアミン、1, 5-または2, 6-ナフタレンジアミン、4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、2, 2-(4, 4'-ジアミノジフェニル)プロパン等の一級ジアミン、N, N'-ジメチルエチレンジアミン、N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノプロパン、N, N'-ジメチル-1, 3-ジアミノプロパン、N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノブタン、N, N'-ジメチル-1, 3-ジアミノブタン、N, N'-ジメチル-1, 4-ジアミノブタン、N, N'-ジメチル-1, 5-ジアミノペンタン、N, N'-ジメチル-1, 6-ジアミノヘキサン、N, N'-ジメチル-1, 7-ジアミノヘプタン、N, N'-ジエチルエチレンジアミン、N, N'-ジエチル-1, 2-ジアミノプロパン、N, N'-ジエチル-1, 3-ジアミノプロパン、N, N'-ジエチル-1, 2-ジアミノブタン、N, N'-ジエチル-1, 3-ジアミノブタン、N, N'-ジエチル-1, 4-ジアミノブタン、N, N'-ジエチル-1, 6-ジアミノヘキサン、ピペラジン、2-メチルピペラジン、2, 5-または2, 6-ジメチルピペラジン、ホモピペラジン、1, 1-ジ(4-ピペリジル)-メタン、1, 2-ジ(4-ピペリジル)-エタン、1, 3-ジ(4-ピペリジル)-プロパン、1, 4-ジ(4-ピペリジル)-ブタン等の二級ジアミンとエピハロヒドリンの縮合により製造されるアミン系エポキシ化合物；3, 4-エポキシシクロヘキシル-3, 4-エポキシシ

クロヘキサカルボキシレート、ビニルシクリヘキサジオキサイド、2-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)-5, 5-スピロ-3, 4-エポキシシクロヘキサノ-メタジオキサン、ビス-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)アジペート等の脂環式エポキシ化合物；シクロペンタジエンエポキシド、エポキシ化大豆油、エポキシ化ポリブタジエン、ビニルシクロヘキセンエポキシド等の不飽和化合物のエポキシ化により製造されるエポキシ化合物；上述の多価アルコール、フェノール化合物とジイソシアネートおよびグリシドール等から製造されるウレタン系エポキシ化合物等が挙げられ、これらは単独もしくは二種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの使用量は、一般式(1)で表されるエピスルフィド化合物の総量に対して0.01~5モル%が好ましい。

【0020】上記の適宜用いられる単独重合可能なビニルモノマーの例としては、メチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、エチレングリコールジアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレート、1, 3-ブチレングリコールジアクリレート、1, 3-ブチレングリコールジメタクリレート、1, 6-ヘキサレンジオールジアクリレート、1, 6-ヘキサレンジオールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、ポリプロピレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコールジメタクリレート、2, 2-ビス[4-(アクリロキシエトキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[4-(メタクリロキシエトキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[4-(アクリロキシ・ジエトキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[4-(メタクリロキシ・ジエトキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[4-(アクリロキシ・ポリエトキシ)フェニル]プロパン、2, 2-ビス[4-(メタクリロキシ・ポリエトキシ)フェニル]プロパン、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ビス(2, 2, 2-トリメチロールエチル)エーテルのヘキサアクリレート、ビス(2, 2, 2-トリメチロールエチル)エーテルのヘキサメタクリレート等の1価以上のアルコールとアクリル酸、メタクリル酸のエステル構造を有する化合物；アリルスルフィド、ジアリルフタレート、ジエチレングリコールビスアリルカーボネート等のアリル化合物；アクロレイン、アクリロニトリル、ビニルスルフィド等のビニル化合物；スチレン、 α -メチルスチレン、メチルビニルベンゼン、エチ

ルビニルベンゼン、 α -クロロスチレン、クロロビニルベンゼン、ビニルベンジルクロライド、パラジビニルベンゼン、メタジビニルベンゼン等の芳香族ビニル化合物等が挙げられ、これらは単独もしくは二種以上を組み合わせ用いてもよい。これらの使用量は一般式(1)で表されるエビスルフィド化合物の総量に対して0.01~20モル%が好ましい。

【0021】上記の重合性組成物には、本発明の目的が損なわれない範囲で、所望により、耐候性改良のため、紫外線吸収剤、酸化防止剤、着色防止剤、蛍光染料などの添加剤を適宜加えてもよい。また、重合反応向上のための触媒を適宜使用してもよく、例えばアミン類、フォスフィン類、第4級アンモニウム塩類、第4級ホスホニウム塩類、第3級スルホニウム塩類、第2級ヨードニウム塩類、鉍酸類、ルイス酸類、有機酸類、ケイ酸類、四フッ化ホウ酸等が効果的である。エビスルフィド化合物を用いて得られる本発明の光学製品は、例えば以下に示す方法に従って製造することができる。まず、上記重合性化合物、および必要に応じて用いられる各種添加剤を含む均一な組成物を調製する。次いで、この組成物を公知の注型重合法を用いて、ガラス製または金属製のモールドと樹脂性のガasketを組み合わせた型の中に注入し、加熱して硬化させる。この際、成形後の樹脂の取り出しを容易にするためにあらかじめモールドを離型処理したり、この組成物に離型剤を混合してもよい。重合温度は、使用する化合物により異なるが、一般には-20~150℃で、重合時間は0.5~72時間程度である。重合後離型された重合体は通常の分散染料を用い、水もしくは有機溶媒中で容易に染色できる。この際さらに染色を容易にするために、染料分散液にキャリアーを加えてもよく、また加熱してもよい。このようにして得られた光学製品の用途は特に限定されるものではないが、プラスチックレンズ等として特に好ましく用いられる。

【0022】

【実施例】次に、本発明を実施例により、さらに具体的に説明するが、本発明は、これらの例によってなら限定されるものではない。なお、参考例で得られたエビスルフィド化合物の物性、および実施例、比較例で得られた重合体の物性は、以下に示す方法に従って測定した。

<エビスルフィド化合物の物性>

屈折率(n_d)、アッペ数(ν_d)：カルニュー社製精密屈折率計KPR-200を用いて25℃にて測定した。

<重合体の物性>

1) 屈折率(n_d)、アッペ数(ν_d)：上記と同様にして測定した。

2) 外観：肉眼により観察した。

3) 耐候性：サンシャインカーボンアークランプを装備したウエザーメーターにプラスチックレンズをセットし、200時間経過したところでプラスチックレンズを

取り出し、試験前のプラスチックレンズと色相を比較した。評価基準は変化なし(O)、わずかに黄変(Δ)、黄変(\times)とした。

4) 耐熱性：リガク社製TMA装置により0.5mmφのピンを用いて98mN(10gf)の荷重でTMA測定を行ない、10℃/minの昇温で得られたチャートのピーク温度により評価した。

5) 光学歪：シュリーレン法による目視観察を行なった。歪の無いものをO、歪のあるものを \times と評価した。

【0023】参考例1

テトラキス(2:3-エピチオプロピルチオ)ゲルマン(E1)(一般式(1)においてM=Ge、x=4)の製造例

2:3-エピチオプロピルメルカプタン(10.04g)のテトラヒドロフラン(94.5mL)溶液に乾燥ピリジン(10.47g)を-30℃にて加え5分間攪拌した後、その温度で四塩化ゲルマニウム(5.07g)のテトラヒドロフラン(47.2mL)溶液を2時間かけて滴下し、-20℃にて4時間攪拌した。この反応混合物に2N-塩酸(30mL)を加え、生成物をベンゼン(50mL)で二回抽出し、有機層を2N-塩酸(30mL)および水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥させた。この抽出物からベンゼンを溜去した残渣を、ベンゼンとノルマルヘキサン(混合体積比率=7/3)の混合溶媒を移動相としたシリカゲルカラムクロマトグラフィーを用いて精製することによりテトラキス(2:3-エピチオプロピルチオ)ゲルマン(7.06g、収率=60.6%)を得た。この化合物の屈折率は1.691、アッペ数は28.3あった。以下にこの化合物の構造決定のための分析結果を示す。

$^1\text{H-NMR}$ (溶媒:CDCl₃、内部標準物質:TMS)； δ 2.33(dd, 1H)、 δ 2.60(dt, 1H)、 δ 2.84(d, 1H)、 δ 3.23~3.14(m, 1H)、 δ 3.31(dd, 1H)。

IR(液膜)；2987、1439、1423、1239、1088、1045、684、660、617 cm⁻¹。

【0024】参考例2

テトラキス(2:3-エピチオプロピルチオ)スズ(E2)(一般式(1)においてM=Sn、x=4)の製造例

2:3-エピチオプロピルメルカプタン(10.04g)のジクロロメタン(94.5mL)溶液に乾燥ピリジン(10.47g)を-30℃にて加え5分間攪拌した後、その温度で1.0M-四塩化スズのジクロロメタン溶液(23.6mL)を2時間かけて滴下し、-20℃にて4時間攪拌した。この反応混合物に2N-塩酸(30mL)を加え、生成物をベンゼン(50mL)で二回抽出し、有機層を2N-塩酸(30mL)および水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥させた。この抽出物からベンゼンを溜去した残渣を、ノルマルヘキサンを移動相としたシリカゲルカラムクロマトグラフィーを用いて精製することによりテトラキス(2:3-エピチオプロピルチオ)ス

ズ (9.09 g、収率=71.4%)を得た。この化合物の屈折率は1.706、アッペ数は29.2であった。以下にこの化合物の構造決定のための分析結果を示す。

$^1\text{H-NMR}$ (溶媒: CDCl_3 、内部標準物質: TMS); δ 2.31 (dd, 1H)、 δ 2.58 (dt, 1H)、 δ 2.81 (dd, 1H)、 δ 3.22~3.13 (m, 1H)、 δ 3.29 (dd, 1H)。

IR (液膜); 2978、1428、1418、1245、1080、1039、688、611 cm^{-1} 。

【0025】参考例3

トリス (4:5 -エピチオ-2 -チアペンチル) -2:3 -エピチオプロピルチオチタン (E3) (一般式 (1)において $M=\text{Ti}$ 、 $x=1$ 、 $y=1$) の製造例

1.0M-四塩化チタンのジクロロメタン溶液 (25.0 mL) に1 -メチル-3-ニトロ-1 -ニトロソグアニジン (15.76 g) から発生させたジアゾメタンのエーテル (150 mL) 溶液を0℃にて加え、30分間その温度で攪拌した。この反応混合物に、テトラヒドロフラン (100 mL) 中で-10℃にて2:3 -エピチオプロピルメルカプタン (10.62 g) とナトリウムエトキシド (6.80 g) から調製したチオレートを経過し、その後0℃にて12時間攪拌した。この反応混合物に2N-塩酸 (60 mL) を加え、生成物をクロロホルム (70 mL) で二回抽出し、有機相を水洗した後、硫酸マグネシウムで乾燥させた。この抽出物から溶媒を溜去した残渣を、ノルマルヘキサンと酢酸エチルの混合溶媒 (混合体積比率=4/1) を移動相としたシリカゲルカラムクロマトグラフィーを用いて精製することによりトリス (4:5 -エピチオ-2 -チアペンチル) -2:3 -エピチオプロピルチオチタン (7.18 g、収率=56.2 g) を得た。この化合物の屈折率は1.677、アッペ数は34.8であった。以下にこの化合物の構造決定のための分析結果を示す。

$^1\text{H-NMR}$ (溶媒: CDCl_3 、内部標準物質: TMS); δ 2.38 (dd, 2H)、 δ 2.47 (s, 3H)、 δ 2.64 (dt, 2H)、 δ 2.92 (dd, 2H)、 δ 3.41~3.33 (m, 2H)、 δ 3.51 (dd, 2H)。

IR (液膜); 2966、1440、1435、1219、1120、1085、653、608 cm^{-1} 。

【0026】参考例4

トリス (2:3 -エピチオプロピルチオ) -5:6 -エピチオ-3 -チアヘキシルシラン (E4) (一般式 (1)において $M=\text{Si}$ 、 $x=3$ 、 $y=2$) の製造例

四塩化ケイ素 (4.25 g) のテトラヒドロフラン (25.0 mL) 溶液に1.0M-ビニルマグネシウムブロマイドのテトラヒドロフラン溶液 (25.0 mL) を10℃にて2時間かけて滴下した。この反応混合物をその温度で2時間攪拌したのち、-15℃に冷却し、そこへ乾燥ピリジン (8.31 g) を加え、5分攪拌した後、2:3 -エピチオプロピルメルカプタン (10.62 g) のテトラヒドロフラン (50 mL) 溶液を1時間かけて滴下した。この反

応混合物を4時間、0℃にて攪拌した後、そこへアソビスジメチルバレロニトリル (6.3 mg) を加え、6時間還流した。室温まで冷却したこの反応混合物に2N-塩酸 (60 mL) を加え、生成物をベンゼン (70 mL) で二回抽出し、有機相を水洗した後、硫酸マグネシウムで乾燥させた。この抽出物から溶媒を溜去した残渣を、ノルマルヘキサンと酢酸エチルの混合溶媒 (混合体積比率=9/1) を移動相としたシリカゲルカラムクロマトグラフィーを用いて精製することによりトリス (2:3 -エピチオプロピルチオ) -5:6 -エピチオ-3 -チアヘキシルシラン (5.76 g、収率=48.3%) を得た。この化合物の屈折率は1.634、アッペ数は32.6であった。以下にこの化合物の構造決定のための分析結果を示す。

$^1\text{H-NMR}$ (溶媒: CDCl_3 、内部標準物質: TMS); δ 0.99 (h, 1H)、 δ 2.28 (dd, 2H)、 δ 2.38 (s, 3H)、 δ 2.51 (h, 1H)、 δ 2.59 (dt, 2H)、 δ 2.84 (dd, 2H)、 δ 3.22~3.31 (m, 2H)、 δ 3.42 (dd, 2H)。

IR (液膜); 2930、1411、1392、1241、1209、1110、1060、620、614 cm^{-1} 。

【0027】実施例1

重合体からなる光学製品の製造

実施例1で得られたテトラキス (2:3 -エピチオプロピルチオ) ゲルマン (E1) 0.05モルと重合触媒であるテトラ (ノルマルブチル) フォスフォニウムブロマイド (CT1) 2×10^{-5} モルの混合物を均一に攪拌し、二枚のレンズ成形用ガラス型に注入し、50℃で10時間、その後60℃で5時間、さらに120℃で3時間加熱重合させてレンズ形状の重合体 (光学製品) を得た。得られた重合体の諸物性を表1に示す。表1から、本実施例1で得られた重合体は無色透明であり、屈折率 (n_d) は1.757と非常に高く、アッペ数 (ν_d) も29.0と高い (低分散) ものであり、耐候性、耐熱性 (117℃) に優れ、光学歪みのないものであった。従って、得られた重合体は光学製品として好適であった。

実施例2~5

重合体からなる光学製品の製造

エピスルフィド化合物 (C1成分)、それ以外のエピスルフィド化合物、エポキシ化合物および/またはビニルモノマー (C2成分)、および重合触媒を表1に示すように使用して、重合条件を適宜変更した以外は、実施例1と同様の操作を行い、レンズ形状の重合体 (光学製品) を得た。これらの重合体の諸物性を表1に示す。表1から、本実施例2~5で得られた重合体も無色透明であり、屈折率 (n_d) は1.712~1.764と非常に高く、アッペ数 (ν_d) も28.8~36.3と高い (低分散) ものであり、耐候性、耐熱性 (111~138℃) に優れ、光学歪みのないものであった。

【0028】比較例1

表1に示すようにペンタエリスリトールテトラキス (メ

ルカプトプロピオネート) (CE5) 0.1モル、*m*-キシリレンジイソシアネート (CE6) 0.2モルおよびジブチルスズジクロライド (CT5) 1.0×10^{-4} モルの混合物を均一に攪拌し、二枚のレンズ成形用ガラス型に注入し、50℃で10時間、その後60℃で5時間、さらに120℃で3時間加熱重合させてレンズ形状の重合体(光学製品)を得た。得られた重合体の諸物性を表1に示す。表1から、本比較例1の重合体は無色透明で光学歪も観察されなかったが、 n_d / ν_d が1.59/36と屈折率が低く、耐熱性も86℃と劣っていた。

比較例2、3

表1に示した原料組成物を使用した以外は、比較例1と

同様の操作を行ない、レンズ形状の重合体(光学製品)を得た。これらの重合体の諸物性を表1に示す。表1から、本比較例2の重合体は n_d / ν_d が1.67/28といずれも低く、耐熱性(94℃)は比較的良好であるが、耐候性に劣り、かつ着色が見られ、光学歪が観察された。また、本比較例3の重合体は、アッペ数(ν_d)が36と比較的高く、耐候性に優れており、無色透明で光学歪は観察されなかったが、耐熱性(90℃)が劣り、屈折率(n_d)が1.70とそれほど高くなく、また、重合体は脆弱であった。

【0029】

【表1】

実施例 No.	C1 成分 (モル)	C2 成分 (モル)	重合触媒 (モル)	n_d / ν_d	外観	耐熱性 (℃)	耐候性	光学歪
1	E1 (0.05)	—	CT1 (2×10^{-5})	1.757/29.0	無色透明 硬質	117	○	○
2	E2 (0.04)	CE1 (0.01)	CT2 (1.8×10^{-5})	1.764/28.8	無色透明 硬質	111	○	○
3	E3 (0.047)	CE2 (0.003)	CT3 (3.9×10^{-4})	1.742/33.1	無色透明 硬質	141	○	○
4	E4 (0.035)	CE3 (0.015)	CT3 (3.1×10^{-4})	1.712/36.3	無色透明 硬質	138	○	○
5	E5/E1 (0.03/0.013)	CE4 (0.0075)	CT4 (9×10^{-5})	1.749/32.8	無色透明 硬質	115	○	○

比較例 No.	原料組成 (モル)	重合触媒 (モル)	n_d / ν_d	外観	耐熱性 (℃)	耐候性	光学歪
1	CE5/CE6 (0.1/0.2)	CT5 (1.0×10^{-4})	1.59/36	無色透明 硬質	86	○	○
2	CE7/CE6 (0.2/0.3)	CT5 (1.5×10^{-4})	1.67/28	淡黄色透明 硬質	94	×	×
3	CE8 (0.1)	CT2 (1.0×10^{-4})	1.70/36	無色透明 脆弱	90	○	○

【0030】 (表1における略号)

E1: テトラキス (2:3 -エピチオプロピルチオ) ゲルマン

E2: テトラキス (2:3 -エピチオプロピルチオ) スズ

E3: トリス (4:5 -エピチオ-2 -チアペンチル) -2:3 -エピチオプロピルチオチタン

E4: トリス (2:3 -エピチオプロピルチオ) -5:6 -エピチオ-3 -チアヘキシルシラン

E5: トリス (2:3 -エピチオプロピルチオ) -4:5 -エピチオ-2 -チアペンチルゲルマン

CE1: 2:3 -エピチオプロピルスルフィド

CE2: 2,2 -ビス (4 - (2 -グリシジルオキシ) エトキシフェニル) プロパン

CE3: シクロヘキセンオキサイド

CE4: ビス (2 -アクリロキシエチル) -1,4 -キシリルカルバメート

CE5: ペンタエリスリトールテトラキス (メルカプトプロピオネート)

CE6: *m*-キシリレンジイソシアネート

CE7: 1,3,5 -トリメルカプトベンゼン

CE8: 2 : 3 -エピチオプロピルサルファイド

CT1: テトラ(ノルマルブチル)フォスフォニウム
ブロマイド

CT2: トリエチルアミン

CT3: 2,4,6-トリジメチルアミノフェノール

CT4: 三弗化ホウ素-ピリジン錯体

CT5: ジブチルスズジクロライド

【0031】

【発明の効果】モノマー必須成分として、少なくともエ

ビスルフィド基を重合官能基とした有機金属化合物を用いて得られる本発明の光学製品は、屈折率、アッペ数が高く、耐熱性、耐候性、透明性に優れているので眼鏡レンズ、カメラレンズ等のレンズ、プリズム、光ファイバー、光ディスク、磁気ディスク等に用いられる記録媒体基板、着色フィルター、赤外線吸収フィルター等に好適に用いることができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I	ターコード (参考)
// C O 7 F	7/08	C O 7 F	7/08 R
	7/22		7/22 S
	7/28		7/28 E
	7/30		7/30 F

Fターム(参考) 4H049 VN01 VN02 VN03 VN05 VP01
VQ61 VR21 VR22 VR23 VR61
VR62 VR63 VR64 VU20 VW02
4J002 BC013 BC033 BC083 BC093
BC113 BF043 BF053 BG043
BG053 BG063 CD012 CD022
CD042 CD052 CD062 CD102
CD122 CD132 CD162 CD182
CN011 FD200 GP01
4J030 BA04 BA26 BA32 BB03 BC11
BC33 BC37 BF19 BG25